

<開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

「米国・日本の知財裁判と特許制度の現状と将来」

開催日時：平成 25 年 4 月 17 日（水）13：00～16：30

会 場：政策研究大学院大学，想海樓ホール
（港区六本木 7-22-1）

講演者：

ランドール・レーダー 判事（Court of Appeals for the Federal Circuit（CAFC）長官）
リチャード・リン判事（Court of Appeals for the Federal Circuit（CAFC））
飯村 敏明 判事（知的財産高等裁判所 所長）
デビッド・カポス氏（Cravath, Swaine & Moore LLP., 前 USPTO 長官）
ロバート・ストール 氏（Drinker Biddle & Reath LLP., 前 USPTO 特許コミッショナー）
ハロルド・ウェグナー 氏（米国弁護士，Foley & Lardner LLP）

内 容：

Opening Remarks:

片山 英二 AIPPI・JAPAN 会長

1) Role of the Federal Circuit as the Exclusive Appellate Court for Patents:

Chief Judge Randall R. Rader

2) Patent Eligibility in Japan :

飯村 敏明 判事

3) The United States Supreme Court and the Federal Circuit :

Judge Richard Linn

4) The AIA After 18 Months of Implementation :

Honorable David J. Kappos

5) U.S. Patent Board Information :

Honorable Robert L. Stoll

6) Supreme Court Review of Federal Circuit Patent Law :

Prof. Harold C. Wegner

7) Panel Discussion :

リチャード・リン判事のコーディネートにより，米国・日本の知財裁判と特許制度の現状（制度比較）と将来について，夫々の立場からの意見交換が行われた。

このセミナーは，米・日の知財界を代表する著名人が一堂に会し，最新情報を中心に実務の現状と将来を具体的に知る非常に良い機会となった。

本セミナーには，190 名を超える参加者にお集まり頂き，質疑応答も活発に行われ成功裡に終了した。



ランドール・レーダー 判事



飯村 敏明 判事



ロバート・ストール 氏



リチャード・リン判事



デビッド・カポス氏



ハロルド・ウェグナー 氏